

2003年レーザー学会東京支部セミナー 第5回「 先進レーザー応用技術セミナー」 ～ 高性能レーザー産業化の新しい潮流 ～

主催： (社) レーザー学会東京支部
開催日時： 2003年11月7日(金) 10:00-16:40
会場： 慶應義塾大学理工学部 矢上校舎 厚生棟 (16棟3階301号室)
横浜市港北区日吉3-14-1

参加費： 学生 無料 (テキストは別売)
一般会員(賛助会員を含む) 3,000円 (テキスト代を含む)
非会員 5,000円 (テキスト代を含む)
(非会員の方は当日入会されると会員扱いとなります)
テキスト販売 500円 (学生会員)
1,000円 (学生非会員)
2,000円 (一般)

参加申込： 当日会場で受付をします
対象： 一般の若手技術者の方
大学、大学院、高専、専門学校などの学生の方

プログラム： < 開会 10:00~10:10 >
10:10-11:00 「レーザー医学の研究動向：次世代医用レーザーに望むもの」
防衛医科大学校 佐藤俊一
11:00-11:50 「イメージングのための蛍光色素」
理化学研究所 脳科学総合研究センター 宮脇敦史
11:50-13:00 休憩
13:00-13:50 「ハイテクベンチャーによる超先端レーザー光源の製品化」
サイバーレーザー(株) 関田仁志
13:50-14:40 「産業応用を目指したイムラ・フェムト秒ファイバーレーザー
の開発」 アイシン精機 吉田 睦
14:40-15:00 休憩
15:00-15:50 「高性能LD励起固体レーザーの開発 - マイクロチップから
MOPAシステムまで -」 (株) メガオプト 浦田佳治
15:50-16:40 「日本発の世界的ベンチャーを創出するには」
ブレークスルーパートナーズ 赤羽雄二

交通のご案内 (東急東横線日吉駅下車 徒歩15分)



お問い合わせは・・・
和田智之(理化学研究所)
TEL: 048-467-9827
FAX: 048-462-4684
E-mail: swada@postman.riken.go.jp